Кожевина А.В., Вохминцев А.С., Камалов Р.В., Вайнштейн И.А.

ОЦЕНКА ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ НАНОТУБУЛЯРНЫХ СТРУКТУР АНОДИРОВАННОГО ZrO2

Аннотация. Методом анодирования в электролите на основе водного раствора этиленгликоля синтезированы нанотубулярные образцы, с толщиной оксидного слоя 10 ± 1 µм и внешним диаметром нанотрубок 80 ± 5 нм. Показано, что синтезированные образцы до (S1) и после (S2) отжига в окислительных условиях при температуре 400 °C состоят из 90 и 79 % тетрагональной и 10 и 21 % моноклинной фазы, соответственно. Анализ спектров диффузного отражения показал, что отжиг в воздушной атмосфере приводит к уменьшению концентрации Zr^{3+} -центров. В предположении прямых разрешенных переходов выполнены оценки ширины запрещенной зоны $E_g = 5.41 \pm 0.01$ эВ и 5.66 ± 0.01 эВ для образцов S1 и S2, соответственно.

Ключевые слова: диоксид циркония; спектроскопия диффузного отражения; край оптического поглощения; построение Тауца; прямые разрешенные переходы.

Abstract. Nanotubular samples of ZrO_2 with oxide layer thickness of $10 \pm 1 \mu m$ and an outer diameter of nanotubes 80 ± 5 nm were synthesized by anodic oxidation in electrolyte of ethylene glycol aqueous solution. As-grown (S1) and annealed at 400 °C (S2) samples consist of 90 and 79 % tetragonal and 10 and 21 % monoclinic ZrO_2 according to XRD analysis, respectively. Analysis of the diffuse reflection spectra showed that annealing in the air leads to a decrease in the concentration of Zr^{3+} -centers. Energy gap width of $E_g \approx 5.41 \pm 0.01$ and 5.66 ± 0.01 eV was evaluated allowing for direct allowed transitions for S1 and S2, respectively.

Keywords: zirconium dioxide; diffuse reflection spectroscopy; optical absorption edge; Tauc plot; direct allowed transitions.

Введение

Самоупорядоченные нанотубулярные структуры оксидов металлов, анодного окисления, являются полученные методом перспективными матрицами для создания газовых сенсоров, солнечных батарей, фотохимических и фотоэлектрохимических ячеек [1]. Известно [2], что наибольшей фотокаталитической активностью под УФ-воздействием (254 нм) в ряду оксидов переходных металлов обладает ZrO₂, для которого характерна ширина запрещенной зоны $E_g = 5 - 5.8$ eV [1, 3, 4]. Однако при освещении солнечным светом фотокаталитическая эффективность ZrO2 в значительной степени уступает, например, TiO₂ ($E_g = 3.1 - 3.2$ эВ [5]), что ограничивает его практическое использование.

Электрохимическое окисление Zr, в основном, проводят в потенциостатическом режиме при напряжении ≤ 120 В как в неорганических водных средах [6] – сульфаты [7, 8], фосфаты [1] и их смеси [9, 10], так и в органических электролитах на основе этиленгликоля [8, 11], глицерина [12],

172

смесей глицерина и этиленгликоля [13], глицерина и формамида [13, 14]. Однако остается неясным, как условия анодирования Zr влияют на степень дефектности синтезированных нанотубулярных слоев ZrO₂ и, следовательно, на их фотокаталитические свойства. При этом известно, что нанотубулярные структуры TiO₂, полученные в органических электролитах на основе этиленгликоля с фтор-ионами и подвергнутые термической обработке, эффективнее осуществляют транспорт электронов и, как следствие, проявляют большую фотокаталитическую активность [15].

Основную роль в генерации электрон-дырочных пар при возбуждении материалов фотонами с энергией $hv < E_g$ играют примесные и/или собственные дефекты. образующие запрещенной В зоне систему разрешенных энергетических уровней и искажающих край оптического поглощения [16]. Для наноструктур ZrO₂ такими дефектами, как правило, являются поверхностные состояния, обусловленные нескомпенсированными химическими связями атомов металлов (например, Zr³⁺-ионы) и кислородные вакансии в различном зарядовом состоянии (центры F-типа) [16]. В этой связи термическая обработка образцов в окислительных условиях может уменьшить концентрацию собственных дефектов, оказывающих влияние на край оптического поглощения.

В то же время, несмотря на значительный интерес ученых к диоксиду циркония в различных структурных и фазовых состояниях [11, 16, 17] по изучению абсорбционных характеристик анодированного ZrO_2 в области края оптического поглощения имеется недостаточно данных [1, 9]. Существующие оценки $E_g = 4.8$ [1] и 4.13 эВ [9] значительно меньше указанных выше соответствующих энергий для нанопорошков и тонких пленок, полученных другими методами [1, 3, 4].

Таким образом, цель настоящей работы заключалась в аттестации и исследовании анодированного диоксида циркония, полученного в электролите на основе этиленгликоля с ионами фтора, до и после термической обработки в окислительных условиях методами электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и диффузного отражения.

Образцы и методика эксперимента

Перед анодированием пластины циркониевой фольги (99.6 %) толщиной 300 µм обрабатывались ацетоном, травились в смеси кислот (объемы HF:HNO₃:H₂O, 1:6:20), промывались дистиллированной водой и сушились на воздухе. Электрохимическое окисление проводилось в

173

двухэлектродной ячейке с термостатированием. Стальная пластина являлась катодом. Анодирование осуществлялось при постоянном напряжении 50 В и температуре 20 °C в течение 9 ч в электролите на основе этиленгликоля, содержащего 5 масс. % H_2O и 0.5 масс. % NH_4F . Термическая обработка образцов проводилась при температуре 400°C в течение 1 ч в воздушной атмосфере. Таким образом, были получены и исследованы исходные (S1) и отожженные (S2) образцы.

Морфология образцов анодированного циркония изучалась с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) CarlZeiss SigmaVP. Структурные свойства анализировались посредством рентгеновского дифрактометра PANalytical X'Pert PRO MPD с медным анодом методом полнопрофильного анализа Ритвельда. Шаг сканирования задавался равным 0.05°.

Исследование абсорбционных свойств проводилось с использованием двухлучевого спектрофотометра Shimadzu UV-2450 и интегрирующей сферы ISR-2200 при комнатной температуре. Сканирование велось в диапазоне 190 – 850 нм при спектральной ширине щели 2 нм со скоростью 90 нм/мин.

Результаты и обсуждение

РЭМ изображение поверхности и скола образца S1 представлено на Рисунке 1. Видно, что синтезированный оксидный слой состоит из вертикально ориентированных нанотрубок с внешним 80 ± 5 нм и внутренним 60 ± 5 нм диаметрами. Некоторые полости трубок (Рисунок 1а) закрыты, предположительно, слоем оксида металла [5] или аморфными остатками гидроксида циркония [7]. Толщина слоя ZrO_2 составляет 10 ± 1 µм.



Рисунок 1 – РЭМ изображения поверхности (a) и скола (b) анодированного ZrO₂

На Рисунке 2 приведены дифрактограммы синтезированных образцов анодированного ZrO₂. Видно, что исследуемые оксидные слои имеют кристаллическую структуру. На приведенных зависимостях присутствуют пики, характерные как для тетрагональной (t) при углах рассеяния $2\theta = 30.2$, 50.2, 60.2, 74.5, 85.2°, так и для моноклинной (m) при $2\theta = 24.1$, 28.2, 41.4, 55.9, 74.7, 83.1° фаз. На Рисунке показаны также пики Zr, которые обусловлены подложкой.



Рисунок 2 – Дифрактограммы исходного (S1) и отожженного (S2) образцов

Была выполнена количественная оценка фазового состава двухкомпонентной системы прямым методом [19]. Экспериментальные интенсивности главных пиков для t- (30.2^{0}) и m-ZrO₂ (28.2⁰) сравнивались с табличными значениями. В образцах S1 и S2 обнаружено 90 и 79 % t-ZrO₂, 10 и 21 % m-ZrO₂, соответственно.

Полученные экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с исследованиями по фазовым превращениям в процесс низкотемпературного спекания (200 – 350 °C) при кристаллизации аморфного нанопорошка ZrO₂, полученного разложением карбоната. Авторы данной сообщают, проходит образованием работы что кристаллизация с преимущественно t- с добавлением m-ZrO₂ (15 – 20 %) со средним размером зерен 36 ± 6 нм. Известно также, что для макрообразцов ZrO₂ фазовый переход моноклинной структуры в тетрагональную происходит при температуре 1170 0 C [20]. В нашем случае доминирование тетрагональной фазы даже в исходных и отожженных при 400 °C образцах анодированного ZrO₂ может свидетельствовать о наличии в материале зерен размером < 30 нм. Это согласуется с данными настоящей работы, поскольку толщина стенок, синтезированных нанотрубок ZrO₂ по данным РЭМ, составляет 20 нм.

На Рисунке 3 представлены спектры диффузного отражения $R(\lambda)$ исследуемых образцов. Видно, что спектры имеют резкий спад при $\lambda \le 250$ нм, обусловленный краем оптического поглощения. В области $\lambda = 250 - 850$ нм коэффициент диффузного отражения у образца S2 на 5 – 15 % выше, чем у S1. Этот факт свидетельствует об уменьшении в ходе отжига концентрации центров окраски, активных в данной спектральной области.



Рисунок 3 – Спектры диффузного отражения (кривые 1 и 2) и функция Кубелки-Мунка (кривые 1' и 2') образцов S1 (кривые 1 и 1') и S2 (кривые 2 и 2')

Для анализа спектров диффузного отражения использовалась функция Кубелки-Мунка, которая пропорциональна коэффициенту оптического поглощению материала:

$$F_{KM} = \frac{\left(1 - R\right)^2}{2R}$$

где *R* – диффузное отражение материала, измеренное относительно абсолютно белого тела.

176

Рассчитанные зависимости $F_{KM}(\lambda)$ приведены на Рисунке 3, кривые 1' и 2'. Видно, что в области $\lambda = 250 - 350$ нм для исследуемых образцов наблюдается плечо, которое наиболее ярко выражено для структуры S1. Согласно [16], полоса поглощения с максимумом при $\lambda = 280$ нм обусловлена Zr³⁺-центрами. В этой связи можно предположить, что отжиг в воздушной атмосфере приводит к окислению поверхностных дефектов и, как следствие, к уменьшению концентрации Zr³⁺-центров.

Для оценки ширины запрещенной зоны *E*_g использовалось построение Тауца [20]:

$$h\nu \cdot F_{KM}^{1/n} = A(h\nu - E_g)$$

где *n* – константа, зависящая от типа электронного перехода в материале; *A* – коэффициент пропорциональности.

Анализ спектров оптического поглощения в предположении прямых разрешенных переходов (n = 1/2) представлен на Рисунке 4. Оценки ширины запрещенной зоны для образцов S1 и S2 составили $E_g = 5.41 \pm 0.01$ и 5.66 ± 0.01 эВ, соответственно. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с независимыми исследованиями кристаллических $E_g = 5.65-$ 5.74 эВ и аморфных $E_g = 5.65$ эВ пленок ZrO₂ на Si, полученных методами распыления [3] магнетронного И атомно-слоевого осажления [4], соответственно. Однако для кристаллических пленок анодированного ZrO₂ сообщается о более низких значениях $E_g = 4.8$ [1] и 4.13 эВ [9]. Этот факт указывает на значительное влияние методов и условий синтеза образцов анодированного ZrO₂ на характеристики края оптического поглощения.



Рисунок 4 – Определение края оптического поглощения образцов до (S1) и после (S2) отжига в модели прямых разрешенных переходов 177

Заключение

В результате исследований проведен синтез образцов нанотубулярного ZrO₂ методом анодного окисления. Методом электронной микроскопии исследована морфология анодированного оксида. Толщина нанотубулярного слоя составила 10 ± 1 µм, внешний диаметр нанотрубок – 80 ± 5 нм, внутренний - 60 ± 5 нм. Методом рентгенофазового анализа показано, что образцы до и после отжига состоят из смеси тетрагональной и моноклинной фаз. Выполнен анализ спектров диффузного отражения. При помощи построения Тауца в прямых предположении разрешенных переходов определена ширина запрещенной зоны $E_{\rm g} = 5.41$ и 5.66 эВ для образцов нанотубулярного ZrO₂ до и после отжига, соответственно. Сделано заключение, что отжиг исследованных образцов в воздушной атмосфере приводит к окислению поверхностных дефектов и уменьшению концентрации Zr³⁺-центров.

Благодарность

Работа была выполнена при частичной поддержке в соответствии с Актом 211 Правительства РФ, договор № 02.А03.21.0006, и в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России №16.5544.2017/7.8.

Библиографический список

- 1. Trivinho-Strixino F. Zirconium oxide anodic films: Optical and structural properties / F. Trivinho-Strixino, F. E. G. Guimarães, E. C. Pereira // Chemical Physics Letters. 2008. Vol. 461, I. 1/3. P. 82–86.
- Karunakaran C. Photocatalysis with ZrO₂: Oxidation of aniline / C. Karunakaran, S. Senthilvelan // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2005. Vol. 233, I. 1/2. P. 1–8.
- Optical properties and structural characterization of bias sputtered ZrO₂ films / S. Zhao // Journal of Alloys and Compounds. – 2008. – Vol. 453, I. 1/2. – P. 453–457.
- 4. Puthenkovilakam R. Valence band structure and band alignment at the ZrO₂/Si interface / R. Puthenkovilakam, J. P. Chang // Applied Physics Letters. 2004. Vol. 84, I. 8. P. 1353–1355.
- Roy P. TiO₂ nanotubes: Synthesis and applications / P. Roy, S. Berger, P. Schmuki // Angewandte Chemie – International Edition. – 2011. – Vol. 50, I. 13. – P. 2904–2939.
- Lee W.-J. Oxide nanotube arrays fabricated by anodizing processes for advanced material application / W.-J. Lee, W. H. Smyrl // Current Applied Physics. – 2008. – Vol. 8, I. 6 : Nano Korea 2006 Symposium (Ilsan, AUG 30 – SEP 01 2006). – P. 818–821.

- Self-organized high-aspect-ratio nanoporous zirconium oxides prepared by electrochemical anodization / H. Tsuchiya [et al.] // Small. 2005. Vol. 1, I. 7. P. 722–725.
- Metallurgical aspects on the formation of self-organized anodic oxide nanotube layers / H. Tsuchiya [et al.] // Electrochimica Acta. – 2009. – Vol. 54, I. 22 : 59th Annual Meeting of the International-Society-of-Electrochemistry (Seville, SEP 07–12 2008). – P. 5155–5162.
- Preparation and photocatalytic performance of ZrO₂ nanotubes fabricated with anodization process / W. Jiang [et al.] // Applied Surface Science. – 2014. – № 307. – P. 407–413.
- Hahn R. Bright visible luminescence of self-organized ZrO₂ nanotubes / R. Hahn, S. Berger, P. Schmuki // Journal of Solid State Electrochemistry. – 2010. – Vol. 14, I. 2. – P. 285–288.
- Shin Y. A freestanding membrane of highly ordered anodic ZrO₂ nanotube arrays / Y. Shin, S. Lee // Nanotechnology. – 2009. – Vol. 20, I. 10. – P. 105301.
- Anodic zirconia nanotubes: Composition and growth mechanism / F. Muratore // Electrochemistry Communications. – 2010. – Vol. 12, I. 12. – P. 1727–1730.
- Enhanced self-ordering of anodic ZrO₂ nanotubes in inorganic and organic electrolytes using two-step anodization / S. Berger // Physica Status Solidi Rapid Research Letters. 2008. Vol. 2, I. 3. P. 102–104.
- 14. Photoluminescence properties and photocatalytic activities of zirconia nanotube arrays fabricated by anodization / D. Fang // Optical Materials. 2013. Vol. 35, № 7. P. 1461–1466.
- 15. Excited state properties of anodic TiO₂ nanotubes / A. Kahnt [et al.] // Applied Physics Letters. 2013. Vol. 102, I. 23. P. 233109.
- Spectroscopic and photoluminescence studies of a wide band gap insulating material: Powdered and colloidal ZrO₂ sols / A. Emeline [et al.] // Langmuir. 1998. Vol. 14, I. 18. P. 5011–5022.
- 17. Singh A. K. Microwave synthesis, characterization, and photoluminescence properties of nanocrystalline zirconia / A. K. Singh, U. T. Nakate // The Scientific World Journal. 2014. № 2014. Article ID 349457.
- Штольц А. К. Рентгеновский фазовый анализ : метод. указ. к лаборатор. работам по курсам «Физика твердого тела», «Материаловедение» и «Физические методы исследования материалов» для студентов / А. К. Штольц, А. И. Медеведев, Л. В. Курбатов. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2006. – 24 с.
- Ackermann R. J. High-Temperature Phase Diagram for the System Zr / R. J. Ackermann, S. P. Garg, E. G. Rauh // Journal of the American Ceramic Society. – 1977. – Vol. 60, I. 7/8. – P. 341–345.
- Tauc J. Optical Properties and Electronic Structure of Amorphous Germanium / J. Tauc, R. Grigorovici, A. Vancu // Physica status solidi. – 1966. – Vol. 2, I. 15. – P. 627–637.